Searching PAJ

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-196479

(43)Date of publication of application: 12.07.2002

(51)Int.Cl.

G03F 7/00 CO8F 2/46 C08F299/00 G03F 7/038

(21)Application number: 2000-395099

(22)Date of filing:

26.12.2000

(71)Applicant: TOYOBO CO LTD

(72)Inventor: KAWAHARA KEIZO

YAMADA TAKATOSHI **NOBUTANI TETSUYA** SAKAGUCHI YOSHIMITSU NAGAYOSHI TETSUYASU

KACHI ATSUSHI IMAHASHI SATOSHI

## (54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND ORIGINAL PLATE FOR FLEXOGRAPY BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide photosensitive resin composition and original plate for flexograpy board which can form the flexograpy board which can suppress image fatness (dot gain) and obtain an excellent image reproducibility.

SOLUTION: The photosensitive resin composition has features to contain a conjugated a diene ethyleny polymer in which an ethyleny unsaturated group combines with the end and/or the side-chain of conjugated diene polymer and have the number averaged molecule weight is between 1000 and 10000, and Z-averaged molecular weight/number averaged molecular weight is between 3.0 and 20.0.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[[)ate of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[[)ate of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号 特開2002-196479 (P2002-196479A)

(43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I		テーマコート*(参考)
G03F	7/00	502	G03F 7/00	5 O 2	2H025
C08F	2/46		C08F 2/46		2H096
299/00			299/00		4J011
G 0 3 F	7/038	501	G03F 7/038	501	4J027

#### 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

		不簡重等	未開水 開水頃の数3 UL(全 9 貝)	
(21)出顧番号	特願2000-395099(P2000-395099)	(71)出願人	000003160 東洋紡績株式会社	
(22)出顧日	平成12年12月26日(2000.12.26) 大阪府大阪市北区堂島浜 2			
		(72)発明者	河原 惠造 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内	
		(72)発明者	山田 孝敏 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡 額株式会社総合研究所内	
		(74)代理人	100080791 弁理士 高島 一	
		(74)代理人	100080791	

最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物およびフレキソ印刷版用原版

#### (57)【要約】

【課題】 画像太り(ドットゲイン)が抑制され、優れた画像再現性が得られるフレキソ印刷版を形成し得る感光性樹脂組成物及びフレキソ印刷版用原版を提供する。 【解決手段】 共役ジエン系重合体の末端および/または側鎖にエチレン性不飽和基が結合した重合体であって、数平均分子量が1000以上、10000以下で、乙平均分子量/数平均分子量が3.0以上、20.0以下の分子量分布を有する共役ジエン系エチレン性重合体を含有することを特徴とする感光性樹脂組成物。 \_1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 共役ジェン系重合体の末端および/また は側鎖にエチレン性不飽和基が結合した重合体であっ て、数平均分子量が1000以上、10000以下で、 Z平均分子量/数平均分子量が3.0以上、20.0以 下の分子量分布を有する共役ジェン系エチレン性重合体 を含有することを特徴とする感光性樹脂組成物。

【請求項2】 共役ジエン系エチレン性重合体の2平均 分子量/数平均分子量が3.0以上、6.0以下である 請求項1記載の感光性樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1または2に記載の感光性樹脂組 成物を用いてなるフレキソ印刷版用原版。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は感光性樹脂組成物お よびフレキソ印刷版用原版に関する。

【従来の技術】フレキソ印刷は水性インキやアルコール を含有する粘度の低いインキを使用するため環境衛生面 で好ましく、また、簡便な印刷機で印刷でき、生産性 (印刷効率) が高いという利点を有する。しかし、油性 インキを使用する凸版印刷、平板印刷、グラビア印刷等 に比べて画像再現性が劣るため、画像再現性の向上が望 まれている。

【0003】フレキソ印刷における画像再現性が凸版印 刷、平板印刷、グラビア印刷等のそれに比べて劣るとい う問題は、印刷版がゴム弾性を有し、かつ、比較的大き な厚み(約1~7mm)を有することから、印刷時(印 刷版が被印刷体に接触してインキが被印刷体に転移する 際)の印刷版の変形が大きく、印刷画像が印刷版の原画 30 像に対して大きくなる(所謂、ドットゲインが生じやす い)ととが主な原因である。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記事情に 鑑み、画像再現性に優れたフレキソ印刷版を形成し得る 感光性樹脂組成物およびフレキソ印刷版用原版を提供す ることを課題とする。また、画像再現性および耐刷性に 優れたフレキソ印刷版を形成し得る感光性樹脂組成物お よびフレキソ印刷版用原版を提供することを課題とす る。さらにまた、硬化前の取扱い性と硬化反応後の硬度 40 のバランスを両立し得る感光性樹脂組成物及びフレキソ 印刷用原版を提供することを課題とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は以下の特徴を有している。

(1) 共役ジェン系重合体の末端および/または側鎖に エチレン性不飽和基が結合した重合体であって、数平均 分子量が1000以上、10000以下で、2平均分子 量/数平均分子量が3.0以上、20.0以下の分子量 ととを特徴とする感光性樹脂組成物。

- (2) 共役ジエン系エチレン性重合体のZ平均分子量/ 数平均分子量が3.0以上、6.0以下である上記
- (1)記載の感光性樹脂組成物。
- (3)上記(1)または(2)記載の感光性樹脂組成物 を用いてなるフレキソ印刷版用原版。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明の感光性樹脂組成物は、共 役ジェン系重合体の末端および/または側鎖にエチレン 10 性不飽和基が結合し、かつ、GPC測定による数平均分 子量が1000以上、10000以下(好ましくは10 00以上、80000以下)で、Z平均分子量/数平均 分子量が3.0以上、20.0以下の分子量分布を有す る共役ジェン系エチレン性重合体と光重合開始剤とを必 須成分として含有する。共役ジェン系エチレン性重合体 は、共役ジェン系重合体によるゴム弾性とエチレン性不 飽和基による光重合性とを有する。すなわち、それ自体 が光重合性 (架橋反応性) を有するゴム弾性高分子化合 物であり、組成物の充填ポリマー(可溶性ポリマー)の 20 全部または一部として使用される。

【0007】すなわち、本発明の感光性樹脂組成物は、 上記特定の分子量分布の共役ジェン系エチレン性重合体 を含有することにより、適度な弾性と十分な硬度を有す る架橋硬化物が得られる。従って、当該樹脂組成物によ りフレキソ印刷版用原版を作成し、これに露光・現像を 行うと、光硬化部(画像部)は弾性を有しながらも変形 しにくく、しかも、優れた機械的強度を有するものとな り、画像太り(ドットゲイン)が抑制されて優れた画像 再現性が得られ、しかも、耐刷性も向上する。光照射し て得られる硬化部は、適度な弾性を有しながら、十分な 硬度と耐衝撃性を発現する好ましい架橋構造を形成す る。従って、当該感光性樹脂組成物からなる原版に露光 ・現像して得られるフレキソ印刷版は、ドットゲインが 小さく優れたインキの受理転移性(優れた画像再現性) を示し、しかも、良好な耐刷性を示すものとなる。共役 ジエン系エチレン性重合体の数平均分子量が1000未 満では、分子量が低く、粘度が小さくなるため、光硬化 前の刷版原版が柔らかくなり、取り扱い性が悪く、また 光硬化後も、架橋密度が高いため、硬くなりすぎ、10 000より大きい場合は、架橋密度が低く、光反応性が 低下し、刷版全体が柔らかくなってしまう。また、乙平 均分子量/数平均分子量が3.0未満の場合、高分子量 成分が少ないため、高分子量成分と低分子量成分との好 ましいのバランスが得られず、良好な印刷物が得られな くなる。また、20.0より大きい場合、髙分子量成分 が多くなりすぎて、レリーフの硬度が高くなり、良好な 印刷物が得られない。

【0008】共役ジェン系エチレン性重合体の乙平均分 子量/数平均分子量は3.0以上、6.0以下が好まし 分布を有する共役ジェン系エチレン性重合体を含有する 50 く、特に好ましくは3.0以上、5.0以下であり、か かる好ましい範囲内にあれば、特に樹脂組成物の硬化前 の取扱い性と硬化反応後の硬度のバランスのよい組成物

【0009】なお、共役ジェン系エチレン性重合体の上 記数平均分子量、乙平均分子量はGPC(ゲルパーミエ ーションクロマトグラフィー)により、ポリスチレン標 進試料の検量線に基づいて算出した値である。

【0010】共役ジェン系エチレン性重合体を構成する 共役ジェン系重合体は、共役ジェン不飽和化合物の単独 重合体または共役ジェン不飽和化合物とモノエチレン性 10 不飽和化合物との共重合体によって構成される。かかる 共役ジェン不飽和化合物の単独重合体または共役ジェン 不飽和化合物とモノエチレン性不飽和化合物との共重合 体としては、ブタジエン重合体、イソプレン重合体、ク ロロブレン重合体、スチレンークロロブレン共重合体、 アクリロニトリループタジエン共重合体、アクリロニト リルーイソプレン共重合体、メタクリル酸メチルーイソ プレン共重合体、アクリロニトリルーイソプレン共重合 体、メタクリル酸メチルーイソプレン共重合体、メタク リル酸メチルークロロプレン共重合体、アクリル酸メチ 20 ループタジエン共重合体、アクリル酸メチルーイソプレ ン共重合体、アクリル酸メチルークロロブレン共重合 体、アクリル酸メチルークロロプレン共重合体、アクリ ロニトリループタジエンースチレン共重合体、アクリロ ニトリルークロロプレンースチレン共重合体等が挙げら れる。これらのうちゴム弾性と光硬化性の点で、ブタジ エン重合体、イソプレン重合体、アクリロニトリルーブ タジエン共重合体が好ましく、特に好ましくはブタジエ ン重合体、イソプレン重合体である。

【0011】共役ジェン系重合体の末端および/または 30 側鎖エチレン性不飽和基を導入する方法は特に限定され ないが、例えば、①過酸化水素を重合開始剤として得ら れた水酸基末端共役ジェン系重合体の末端の水酸基に (メタ) アクリル酸等のモノエチレン性不飽和カルボン

酸を脱水反応によりエステル結合させる、若しくは、

(メタ) アクリル酸メチルや (メタ) アクリル酸エチル 等のモノエチレン性不飽和カルボン酸アルキルエステル をエステル交換反応によりエステル結合させる方法、② 共役ジェン化合物と少なくとも一部に不飽和カルボン酸 (エステル)を含むエチレン性不飽和化合物を共重合し て得られた共役ジェン系重合体にアリルアルコール、ビ ニルアルコール等のエチレン性不飽和アルコールを反応 させる方法、等が挙げられる。

【0012】本発明において使用する共役ジェン系エチ レン性重合体の数平均分子量、乙平均分子量は、該重合 体の製造する原料の共役ジェン系重合体の数平均分子 量、Z平均分子量を制御することによって得ることがで きる。すなわち、共役ジェン系エチレン性重合体の目的 の特定の数平均分子量及びZ平均分子量は、共役ジェン 系重合体の数平均分子量が200C~50000、Z平 50 ては、ブタジエン重合体、イソプレン重合体、クロロブ

均分子量が2000~20000のものを用いること により、得ることができる。しかし、反応時の副反応等 によって分子量分布の広い生成物が得られることが多い ため、分子量分布の広い反応生成物を良溶媒/貧溶媒使 用による溶解性差を利用した分子量分別を行う方法で、 目的の特定の分子量分布の共役ジェン系エチレン性重合 体を分離採取するようにしてもよい。

\_\_4

【0013】共役ジェン系エチレン性重合体におけるエ チレン性不飽和基の量は、重合体中に0.005~2. 0m当量/gが好ましく、特に好ましくは0.01~ 2. 0m当量である。2. 0m当量/gより多いと硬度 が高くなりすぎて十分な弾性が得難くなり、0.005 m当量/gより少ないと、反応性が小さくなって画像再 現性が低下する傾向を示す。

【0014】光重合開始剤は、この種の分野で使用され ている公知の化合物を使用できる。例えば、ベンゾフェ ノン類、アセトフェノン類、α-ジケトン類、アシロイ ン類、アシロインエーテル類、ベンジルアルキルケター ル類、多核キノン類、チオキサントン類、アシルフォス フィン類等が挙げられ、具体的には、ベンゾフェノン、 クロルベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンジル、ジ アセチル、ベンゾイン、ビバロイン、ベンゾインメチル エーテル、ベンゾインエチルエーテル、ハイドロキノン モノメチルエーテル、ベンジルジメチルケタール、ベン ジルジエチエルケタール、ベンジルジソプロピルケター ル、アントラキノン、1,4-ナフトキノン、2-クロ ルアントラキノン、チオキサントン、2-クロルチオキ サントン、アシルフォスフィンオキサイド等が挙げられ る。これらは、単独で用いても2種以上を混合して用い てもよい。光重合開始剤の使用量は組成物全体当たり 0.01~10重量%が好ましく、特に好ましくは0. 5~5重量%である。0.01重量%より少ない場合は 印刷版全体の硬化性が不十分となり、10重量%を超え ると内部フィルター的な働き(すなわち、表面が先に反 応し、光が届きにくくなる)が強くなり印刷版内部の硬

【0015】本発明の感光性樹脂組成物は、共役ジエン 系エチレン性重合体および光重合開始剤を必須成分とす るが、とれら以外に、以下に記載する充填ポリマー(疎 水性ポリマーおよび/または親水性ポリマー)、光重合 性不飽和化合物、熱重合禁止剤、添加剤(可塑剤等)等 を含有することができる。

化不十分を生じやすい。

【0016】本発明の感光性樹脂組成物において、充填 ポリマー (可溶性ポリマー) には疎水性のもの、親水性 のものの両者が使用可能であり、これらは概ねゴム弾性 を有するものが好ましい。疎水性ポリマーとしては、通 常、非架橋の疎水性ポリマーが使用され、例えば、共役 ジェン系不飽和重合体、共役ジェン鎖を含まないエラス トマー等が挙げられる。共役ジェン系不飽和重合体とし

レン重合体、スチレンークロロプレン共重合体、アクリ ロニトリループタジエン共重合体、アクリロニトリルー イソプレン共重合体、メタクリル酸メチルーイソプレン 共重合体、メタクリル酸メチルークロロプレン共重合 体、アクリル酸メチルーブタジエン共重合体、アクリル 酸メチルーイソプレン共重合体、アクリル酸メチルーク ロロブレン共重合体、アクリロニトリルーブタジェンー スチレン共重合体、アクリロニトリルークロロプレンー スチレン共重合体等の共役ジェン化合物の単独重合体ま たは共役ジェン化合物とモノエチレン性不飽和化合物と の共重合体が挙げられる。共重合体の場合、形態はラン ダム、ブロック、グラフトのいずれでもよい。共役ジェ ン鎖を含まないエラストマーとしては、エチレンプロビ レンゴム、ブチルゴム等のオレフィン系ゴム、アクリル ゴム、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリウレタン、 ポリエーテル共重合ポリエステル等の各種エラストマー の他、エピクロルヒドリン重合体、エピクロルヒドリン - アクリルグリシジルエーテル共重合体、エピクロルヒ ドリンープロピレンオキシド共重合体、エピクロルヒド リン-プロピレンオキシド共重合体にアクリルグリシジ 20 ルエーテルがさらに共重合したエピクロルヒドリンゴム (大阪ソーダ工業(株)のエピクロマー(商品名)、Go odvich (株) 製のHYDRIN (商品名)、日本ゼ オン(株)製のCECHRON、(商品名)、ゼオスパン (商品名)、Hevcules (株) 製のHERCLOR (商品名))、塩素化ポリエチレン(昭和電工(株)製の エラスレン(商品名)、大阪ソーダ工業(株)製のダイソ ラック(商品名)、Hoechst (株) 製のHORTA LITZ(商品名)、(株)Dow Chemical製 のDow CPE(商品名))、塩素化エチレンプロピレ ンゴム、クロロスルホン化ポリエチレン等の塩素含有エ ラストマーが挙げられる。また、1、4-ペンタジエ ン、1,4-ヘキサジエン、4-メチル-1,5-ヘブ タジエン、5-メチレン-2-ノルボルネン、5-エチ リデン-2-ノルボルネン、5-イソプロペニル-2-ノルボルネン、2,5-ノルボナジエン、1,6-シク ロオクタジエン、2-エチレン-2,5-ノルボナジエ ン、2-イソプロペニル-2,5-ノルボナジエン、ジ シクロペンタジエン、1,6-オクタジエン、1,7-オクタジエン、トリシクロペンタジエン及びジハイドロ 40 ジシクロペンタジエニルオキシエチレン等から選ばれる 少なくとも1種の非共役ジエン不飽和化合物と、エチレ ン、プロピレン、アクリル酸メチル、アクリル酸エチ ル、酢酸ピニル、スチレン、α-メチルスチレン等から 選ばれる少なくとも1種のモノエチレン性不飽和化合物 との共重合等の非共ジエン系不飽和重合体等も使用でき る。これらの疎水性ポリマーは1種または2種以上のポ リマーを混合して使用することができる。

【0017】親水性ポリマーは水現像性を付与する際に ある。モノエチレン性単量体としては、メチルアクリレ使用される。親水性ポリマーは架橋型ポリマー、非架橋 50 ート、エチルアクリレート、n-ブチルアクリレート、

ポリマーのいずれも使用可能であり、また、通常、粒子 状ポリマーが使用される。架橋型ポリマーとしては、例 えば、特開平1-300246号公報等に示されている ラジカル乳化重合によって得られる部分内部架橋型の重 合体が挙げられる。との部分内部架橋型重合体は脂肪族 共役ジエン単量体40~95モル%、α、βエチレン性 不飽和カルポン酸10~80モル%および少なくとも2 個の付加重合可能な基を有する単量体0.1~10モル %を含有する単量体混合物をラジカル乳化重合すること によって得られたものである。脂肪族共役ジェン単量体 10 としては、ブタジエン、イソプレン、ジメチルブタジエ ン、クロロプレン等が挙げられる。α、β-エチレン系 不飽和カルボン酸としてはアクリル酸、マレイン酸、フ マール酸、テトラコン酸、プロトン酸等が挙げられる。 少なくとも2個の付加重合可能な基を有する単量体とし ては、トリメチロールプロパンジ (メタ) アクリレー ト、ジピニルベンゼン、エチレングリコールジ (メタ) アクリレート等が挙げられる。なおα、β-エチレン系 不飽和カルボン酸のカルボキシル基は塩基性窒素原子含 有化合物によって塩を形成していても良く、好ましい塩 基性窒素原子化合物としては、N、N-ジメチルアミノ エチル (メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチルアミ ノエトキシエタノール、N. N – ジメチルアミノエトキ シエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

【0018】架橋型親水性ポリマーの他の例として、特 開平2-175702号公報等に示されたコアシェルミ クロゲルバインダーが挙げられる。これは10%以下の クロスリンキングをもつコアと、酸で変性されたコポリ マーからなり、水系で処理しうるクロスリンキングをし ていない外部シェルとの2つの領域をもつ粒子である。 コアを形成するモノマー類としてはメチルメタクリレー ト、エチルアクリレート、メタアクリル酸、ブチルメタ アクリレート、エチルメタアクリレート、グリシジルメ タアクリレート、スチレンおよびアリルメタアクリレー ト、更にクロスリンク剤としてのブタンジオールアクリ レート、エチレングリコールジメタアクリレート、テト ラメチレングリコールジアクリレート、トリメチロール プロパントリアクリレート、テトラメチレングリコール ジメタクリレート等が挙げられる。一方、シェルを形成 する酸で変性されたコポリマーとしては、メタアクリル 酸で変性したn-ブチルアクリレート等が挙げられる。 コアシェルミクロゲルバインダーはこれらのモノマー類 を用いて通常乳化重合により製造される。

【0019】架橋型または非架橋の親水ボリマーとして、特開平6-289610号公報等に記されているラテックスも使用できる。このラテックスは少なくともモノエチレン性単量体および親水性官能基単量体を含む単量体混合物を乳化重合することによって得られたものである。モノエチレン性単量体としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート

-8 - --- -

【0023】光重合性不飽和化合物は分子量が500以 下のエチレン性不飽和基を有する光重合可能な化合物で あり、少なくとも2個以上のエチレン性不飽和基を末端 および/または側鎖に有する化合物が好ましい。具体例 としては、例えば、ヘキサメチレンジ(メタ)アクリレ ート、エチレングリコール (メタ) アクリレート、ジエ チレングリコールジ (メタ) アクリレート、1,4-ブ

タンジオールジ (メタ) アクリレート、1,6-ヘキサ ンジオールジ (メタ) アクリレート、トリメチロールブ タ) アクリレート、トリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、PEG#400ジ (メタ) アクリレー

ト、1、3-ブタンジオールジメタクリレート、ネオペ ンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、PEG#2

00ジ(メタ)アクリレート、1,3-ブタンジオール ジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ) アクリレート、1,10-デカンジオールジメタクリレ

ート、ピスフェノールAのエチレンオキサイド付加物ジ

(メタ) アクリレート、エチレンオキサイド変性トリメ 20 チロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリト

ールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラア クリレート、ジベンタエリスリトールヘキサアクリレー

ト、1、9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、

ライトエステルP-2M (共栄社化学 (株) 製、商品 名)、ペンタエリスリトールの3モルエチレンオキサイ

ド付加物のトリアクリレート、オリゴプロピレングリコ ールジ(メタ)アクリレート、ポリテトラメチレングリ

コールジ (メタ) アクリレート等が挙げられ、特にアル キレングリコール系およびアルキレンエーテル系の架橋

性(架橋剤として働く)化合物が好ましい。これらの光 重合性不飽和化合物は単独で用いても2種以上を併用し

てもよく、その使用量は共役ジェン系エチレン性重合体

に対して0.5~10重量%が好ましく、特に好ましく

は1~8重量%である。 【0024】熱重合禁止剤は組成物の保存安定性を向上 させる目的で使用される。具体例としては、ヒドロキノ ン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、モノーtーブチ ルヒドロキノン、カテコール、p-t-ブチルカテコー ル、p-メトキシフェノール、p-t-ブチルカテコー ル、2,6-ジーt-ブチル-p-クレゾール、2,6 ージーtーブチルーmクレゾール、ピロガロール、βー ナフトール等のヒドロキシ芳香族化合物:ベンゾキノ

ン、2,5-ジフェニル-p-ベンゾキノン、p-トル キノン、p-キシロキノン等のキノン類;ニトロベンゼ ン、m-ジニトロベンゼン、2-メチル-2-ニトロソ プロパン、 $\alpha$ -フェニルーt-ブチルニトロン、5, 5-ジメチル-1-ピロリン-1-オキシド等のニトロ化

合物またはニトロン化合物;クロラニルーアミン系、ジ フェニルアミン、ジフェニルピクリルヒドラジン、フェ

2-エチルヘキシルアクリレート、n-オクチルアクリ レート、ドデシルアクリレート、メトキシエチルアクリ レート、エトキシエチルアクリレート、シアノエチルア クリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキ シブロビルアクリレート等のアクリル酸エステル類や、 これらのアクリル酸エステル類に相当するメタクリル酸 エステル類などが挙げられる。親水性官能基をもつ不飽 和単量体としては、カルボキシル基、リン酸基、リン酸 エステル基、スルホン酸基、ヒドロキシル基等の親水性 官能基を1以上有する不飽和単量体が挙げられるが、洗 10 ロパントリ(メタ)アクリレート、グリセリンジ(メ い出し性の観点から、リン酸エステル基を有するものが 好ましい。かかるリン酸エステル基含有不飽和単量体と しては、リン酸エチレン(メタ)アクリレート、リン酸 トリメチレン (メタ) アクリレート、リン酸プロビレン (メタ) アクリレート、リン酸テトラメチレン (メタ) アクリレート、リン酸(ピス)トリメチレン(メタ)ア クリレート、リン酸(ビス)トリメチレン(メタ)アク リレート、リン酸 (ピス) テトラメチレン (メタ) アク リレート、リン酸ジエチレングリコール(メタ)アクリ レート、リン酸(ビス)トリエチレングリコール(メ タ) アクリレート、リン酸(ビス) ポリエチレングリコ ール(メタ)アクリレート等が挙げられる。なお、単量 体混合物中に、スチレン、アクリロニトリル、塩化ビニ ル等のモノエチレン性単量体、エチリデンノルボルネ ン、プロペニルノルボルネン、ジシクロペンタジエン等 の非共役ジェン系単量体、1,3-ブタジエン、イソブ レン、クロロプレン、1、3-ペンタジェン等の共役ジ エン系単量体を含有させてもよい。

【0020】以上記載の親水性ポリマー以外の水酸基、 カルボキシル基、アミノ基、スルホン酸基等の親水性基 30 および/またはポリエチレングリコール鎖を有する各種 親水性ポリマーを使用してもよく、かかる親水性ポリマ ーとしては、ポリビニルアルコール、カルボキシメチル セルロース、ヒドロキシエチルセルロール、水溶性ポリ ウレタン、水溶性ポリウレアウレタン、水溶性ポリエス テル、水溶性エポキシ化合物、カルボキシル基含有アク リロニトリルーブタジエンコポリマー、カルボキシル基 含有スチレン-ブタジエンコポリマー、カルボキシル基 含有ポリブタジエン、ポリアクリルアミド、ポリアクリ ル酸ナトリウム、カルボキシル基含有ポリウレアウレタ 40 ン、親水性ポリアミド、特開平3-72353号公報に 記載されているポリマー等が挙げられる。

【0021】 これらの親水性ポリマーは単独で使用して も2種以上を併用してもよい。また、分子量は数平均分 子量 (GPC) で1000~10000が好ましく、 特に好ましくは2000~8000である。

【0022】充填ポリマー(疎水性ポリマーおよび/ま たは親水性ポリマー)は、共役ジエン系エチレン性重合 体に対して通常10~80重量%、好ましくは15~5 0重量%使用される。

ン等のアミン類;ジチオベンゾイルスルフィド、ジベン ジルテトラスルフィド等のスルフィド類;1,1-ジフ ェニルエチレン、α-メチルチオアクリロニトリル等の 不飽和化合物:チオニンブルー、トルイジンブルー、メ チレンブルー等のチアジン染料;1,1-ジフェニルー 2-ピクリルヒドラジル、1、3、5-トリフェニルフ ェルダジル、4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラ メチルピペリジン-1-オキシル、2,6-ジ-t-ブ オキシル等を挙げることができる。これらは単独でも2 種以上を使用してもよく、その使用量は組成物全体当た り通常0.0001~5重量%、好ましくは0.001 ~3 重量%である。

【0025】可塑剤としては、重合性不飽和結合を持た ない化合物であれば特に限定されるものではなく、具体 的には、エチレングリコール、ジエチレングリコール、 トリメチロールプロパングリセリン、ポリエチレングリ コール、プロピレングリコールなどのグリコール類、液 状ポリブタジエン、液状ポリイソプレン、液状スチレン 20 ・ブタジエン共重合体、液状アクリロニトリル・ブタジ エン共重合体などの室温で液状の化合物や、これらの水 酸化物、カルボキシル化物等の変性体、フタル酸ジブチ ル、フタル酸ジヘキシルなどのフタル酸エステル、アジ ピン酸ジブチル、アジピン酸ジー2-エチルヘキシル、 アジピン酸ジブチルグリコールなどのアジピン酸エステ ル、セパシン酸ジブチル、セパシン酸ジノニル、セパシ ン酸ジー2-エチルヘキシル等のセバシン酸エステル、 トリメリット酸トリブチル、トリメリット酸トリー2-エチルヘキシル等のトリメリット酸エステル、リン酸ト リアミルなどの、次亜リン酸、亜リン酸、リン酸などか ら誘導されるリン酸エステル系化合物、ポリエチレンア ジペート、ポリプロピレンアジペート、ポリ(トリエチ レングリコール) アジベートなどの、好ましくは数平均 分子量500~3000ポリエステルが例示される。 当該可塑剤剤は組成物全体当たり通常0~40重量%程 度使用される。添加剤としては、可塑剤以外に酸化防止 剤、充填剤等を使用してもよい。

【0026】本発明の感光性樹脂組成物は上記各成分を 溶融混合あるいは適当な溶媒に溶解混合して溶剤を除去 40 する等任意の方法で作製する。本発明の感光性樹脂組成 物からフレキソ印刷版用原版を作製する方法としては通 常の方法を採用することができ、例えば、感光性樹脂組 成物を接着層のコーティングされたポリエチレンテレフ タレートフィルムと現像液に溶解する樹脂からなるスリ ップコート層のコーティングされたポリエチレンテレフ タレートフィルムの間にはさみ加熱圧着する方法が用い られる。

【0027】フレキソ印刷用の印刷版は上記原版に検査 ネガを当てて適切な露光条件で紫外線を照射した後、現 50 在下70℃でエステル交換反応させて後、揮発成分を除

像液を用いて非画像部を除去することで作製される。現 像液としては、一般的な炭化水素、エステル、ケトン、 アミド、天然油、ハロゲン化炭化水素、アルコール等の 有機溶剤や水系現像液が使用される。水系現像液は、生 活用水一般を含むpH5.0~9.0の水が最適であ り、アルカリ性化合物、界面活性剤、水溶性有機溶剤、 場合によっては有機酸等を含有していてもよい。上記界 面活性剤としては、アルキルナフタレンスルホン酸ソー ダ等が最適であり、他に、アニオン系界面活性剤、ノニ 2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン-p-トリ 10 オン系界面活性剤、両性界面活性剤が使用できる。環境 保護、安全衛生の観点からは水系現像液を用いるのが好 ましい。また、現像液は25~50℃で使用するのが好 ましい。通常、上記現像後の版の表面に付着した現像液 を除去するための乾燥を行った後、後露光が行われる。 [0028]

> 【実施例】以下、本発明を実施例によってさらに詳しく 説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもの ではない。以下の記載において「部」は「重量部」を意 味する。

【0029】(共役ジェン系エチレン性重合体の合成) 共役ジェン系エチレン性重合体-1 水酸基含有ポリブタジエン(数平均分子量2700、Z 平均分子量13000)900部、アクリル酸100 部、ヘプタン900部、トルエンスルホン酸10部存在 下、60℃で反応させ、揮発成分を除去した。得られ合 成物3部をトルエン10部に溶解し、エタノール10部 を加えた後80℃で5分加熱し、25℃雰囲気下で2日 放置した。2層分離した下層を取り出し、濃縮すること により共役ジェン系エチレン性重合体-1を得た。分子 30 量の評価は、サイズ排除クロマトグラフィー(GPC) によりおこなった。測定装置は、SYSTEM-21 (Shodex)、カラムは、GMHxl-GMHxl-G 2000HxL (TOSOH) を用いた。試料を約0.5 % (W/V) の濃度でクロロホルムに溶解したものを測 定溶液とし、注入量を200μ1、流速0.71、カラ ム温度40℃の条件で測定をおこなった。平均分子量、 分子量分布の算出は、標準ポリスチレン(TOSOH) を用いてポリスチレン換算とした。数平均分子量(M n)、Z平均分子量(Mz)はそれぞれ、Mn=Σ(M  $i * N i) / \Sigma N i, Mz = \Sigma (M i * N i) / \Sigma$ (Mi<sup>2</sup>\*Ni) により求めた。ここで、Mは分子量、 Nは分子数、 i は i 番目の保持容量を示す。得られた共 役ジエン系エチレン性重合体-1の分子量は、Mn=6 500, Mz = 81000, Mz/Mn = 12.5 cった。

【0030】共役ジェン系エチレン性重合体-2 水酸基含有ポリブタジエン(数平均分子量2700、2 平均分子量13000)900部、アクリル酸エチル9 0部をシクロヘキサン900部、酢酸リチウム10部存 去した。得られた合成物を実施例1と同様に処理して、 共役ジェン系エチレン性重合体 - 2を得た。該共役ジェ ン系エチレン性重合体-2の分子量を前記と同様に測定 したところ、Mn = 5700、Mz = 37000、Mz /Mn=6.5であった。

【0031】共役ジエン系エチレン性重合体-3 水酸基含有ポリイソプレン(数平均分子量2700、2 平均分子量130000)900部を用い、他は実施例 1と同様に合成処理することにより、共役ジェン系エチ レン性重合体-3を得た。該共役ジエン系エチレン性重 10 合体-3の分子量を前記と同様に測定したところ、Mn = 5700, Mz = 110000, Mz/Mn = 19. 3であった。

【0032】共役ジエン系エチレン性重合体-4 トルエン10部に共役ジエン系エチレン性重合体-1を 3部溶解し、エタノール10部を加えたのち、80℃で 5分間加熱し、25℃雰囲気下で2日放置した。2相分 離した上層を分取し、濃縮することで共役ジェン系エチ レン性重合体-4を得た。該共役ジエン系エチレン性重 合体-4の分子量を前記と同様に測定したところ、Mn 20 =4400, Mz = 19000, Mz/Mn = 4. 3°C あった。

【0033】共役ジエン系エチレン性重合体-5 トルエン10部に共役ジエン系エチレン性重合体-2を 3部溶解し、エタノール10部を加えたのち、80℃で 5分間加熱し、25℃雰囲気下で2日放置した。2相分 離した上層を分取し、濃縮することで共役ジェン系エチ レン性重合体-5を得た。該共役ジエン系エチレン性重 合体-5の分子量を前記と同様に測定したところ、Mn = 4400, Mz = 22000, Mz/Mn = 5. 0° 30 あった。

【0034】 (実施例1) ポリテトラメチレングリコー ル (PTG-850) 10部、ジメチロールプロピオン 酸35部、ヒドロキシエチルメタクリレート10部、ア ミノ基含有ニトリルブタジエン (ATBN-1300X 32) 35部、ヘキサメイチレンジイソシアナート25 部を反応して得られた親水性ポリマー10.5部、ニト リルブタジエンゴム (NIPOL-1042) 33部、 ブタジエンゴム (BR02LL) 22部、共役ジエン系 エチレン性重合体-1を29部、1,6-ヘキサンジオ 40 ールジメタクリレート3部、ジメチルベンジルケタール 2部、ハイドロキンモノメチルエーテル0. 1部をトル エン40部、水10部とともに加圧ニーダーを用いて1 05℃で混練し、その後トルエンと水を減圧除去した。 得られた感光性樹脂組成物を厚さ125μmのポリエチ レンテレフタレートフィルム上にポリエステル系接着層 をコーテイングしたフィルムと、同じポリエチレンテレ フタレートフィルム上に粘着防止層(ポリビニルアルコ ール)をコーテイングしたフィルムで挟み(接着層、粘 着防止層が感光性樹脂組成物と接触するように)、ヒー 50 ジルジメチルケタール1部、1,6-ヘキサンジオール

トプレス機で105℃、100kg/cm<sup>2</sup>の圧力で1 分間加圧することにより厚さ1. 7mmの感光性樹脂原 版を作成した。得られた原版を剥離し、網点200線1 %~95%、最小独立点直径100 um、最小凸文字1 ポイント、最小抜き文字1ポイント、ベタ画像、ステッ プガイドを含む検査ネガをあて、365nmにおける照 度17.5W/m² (Anderson&Vreela nd社製ランプFR20T12-BL-9-BP)を用 いて裏露光と表露光をおこないネガフィルムを除去し、 アルキルナフタレンスルホン酸ソーダ4重量%を含有す る40℃の中性水で12分間現像し、60℃で20分間 乾燥した。

【0035】得られた印刷版は、レリーフ深度が0.8 mmであり、水性インキによる印刷で、網点200線1 %~95%、最小独立点直径100μm、最小独立線幅 が30μm、最小抜き線幅100μm、最小凸文字1ポ イント、最小抜き文字1ポイント、を再現する従来のフ レキソ刷版では実現しえない画像再現性が得られた。

【0036】(実施例2)実施例1において、共役ジエ ン系エチレン性重合体-1のかわりに共役ジェン系エチ レン性重合体-2を用いた以外は実施例1と同様にし て、フレキソ刷版を作製した。得られた印刷版は、実施 例1と同様の画像再現性を示した。

【0037】(実施例3)実施例1において、ニトリル **ブタジエンゴムのかわりにシスーイソプレンゴム(IR** -310)を用いた以外は実施例1と同様にして、フレ キソ刷版を作製した。得られた印刷版は、実施例1と同 様の画像再現性を示した。

【0038】(実施例4)実施例1において、ブタジエ ンゴムのかわりにシスーイソプレンゴム(IR-31 0)、共役ジエン系エチレン性重合体-1のかわりに共 役ジエン系エチレン性重合体-3を用いた以外は同様に して、フレキソ刷版を作製した。得られた印刷版は、実 施例1と同様の画像再現性を示した。

【0039】(実施例5)塩素化ポリエチレン(H-1 35) 45部、ブタジエンゴム (BR02LL) 14 部、共役ジェン系エチレン性重合体-1を25部、1, 6-ヘキサンジオールジメタクリレート5部、実施例1 で使用した親水性ポリマー10部を用い、実施例1と同 様にして、組成物の調製、原版およびフレキソ印刷版の 作製を行った。得られた印刷版は、実施例1と同様の画 像再現性を示した。

【0040】(実施例6)リン酸エステル基含有ランダ ム共重合体(単量体組成=ブタジエン65%/メチルア クリレート4%/リン酸エチレンメタクリレート20% /スチレン10%/ジビニルベンゼン1%)40部、ボ リスチレンーポリブタジエンーポリスチレン型ブロック 共重合体27部、液状ポリブタジエン(PB1000) 15部、共役ジェン系不飽和化合物-2を10部、ベン

ジメタクリレート7部を加圧ニーダーを用いて溶融混練 し、感光性樹脂組成物を得た。得られた感光性樹脂組成 物を用い、実施例1と同様にして、原版およびフレキソ 印刷版の作製を行った。得られた印刷版は、実施例1と 同様の画像再現性を示した。

【0041】(実施例7)実施例6において、リン酸エ ステル基含有ランダム共重合体のかわりにカルボキシル 基含有コアシェルミクロゲル(コア:2-エチルヘキシ ルアクリレート89部/アリルアクリレート1部/1, 4 ブタンジオール 8 部の共重合体、シェル: n - ブチル 10 アクリレート80部/メタクリル酸20部の共重合体、 コアとシェルの反応比率は2/1)を用いた以外は実施 例6と同様にして、組成物の調製、原版およびフレキソ 印刷版の作製を行った。得られた印刷版は、実施例1と 同様の画像再現性を示した。

【0042】(実施例8)ポリスチレン-ポリイソプレ ン-ポリスチレン型ブロック共重合体60部、共役ジェ ン系エチレン性重合体-3を30部、1、6-ヘキサン ジオールジメタクリレート8部、ベンジルジメチルケタ ール2部を加圧ニーダーで105℃で混練して感光性樹 20 脂組成物を調製した後、実施例1と同様にして原版を作 製後、該原版現像液としてオプチゾル(DuPon社フ レキソ版用溶剤)を用いた以外は実施例1と同様にして 露光、現像を行ってフレキソ印刷版を作製した。得られ た印刷版は、実施例1と同様の画像再現性を示した。

【0043】(実施例9)実施例8において、ポリスチ レンーポリイソプレンーポリスチレン型ブロック共重合 体のかわりに、ポリスチレンーポリブタジェンーポリス チレン型ブロック共重合体、共役ジェン系エチレン性重 合体-3のかわりに共役ジェン系エチレン性重合体-2 を用いた以外は実施例8と同様にして組成物の調製、原 版およびフレキソ印刷版の作製を行った。得られた印刷 版は、実施例1と同様の画像再現性を示した。

【0044】(実施例10)ポリスチレンーポリブタジ エンーポリスチレン型ブロック共重合体63部、共役ジ エン系エチレン性重合体-4を30部、ヘキサメチレン ジアクリレート5部、ベンジルジメチルケタール2部、 ハイドロキノンモノメチルエーテル0.5部、ジーt-ブチルクレゾール0.5部を加圧ニーダーで105℃で 混練し感光性樹脂組成物を得た。得られた感光性樹脂組 40 成物から実施例 1 と同様にして原版およびフレキソ印刷 版を作製した。得られた印刷版は、レリーフ深度が0. 9mmで、水性インキによる印刷で、網点200線1% ~95%、最小独立点直径100μm、最小独立線幅が 30 μm、最小抜線幅100 μm、最小凸文字1ポイン

ト、最小抜文字1ポイントを再現する優れた画像再現性 が得られた。更に、同印刷版を用いて200万部の印刷 を行ったが、画像再現性に変化は認められなかった。

【0045】(実施例11)実施例10において、共役 ジェン系エチレン性重合体-4のかわりに共役ジェン系 エチレン性重合体-5を30部使用した以外は、実施例 10と同様にして組成物の調製、原版およびフレキソ印 刷版の作製を行った。得られた印刷版は、実施例10と 同様の画像再現性および耐刷性を示した。

【0046】(実施例12)ポリスチレンーポリブタジ エンーポリスチレン型ブロック共重合体60部、共役ジ エン系エチレン性重合体-4を30部、ヘキサメチレン ジメタクリレート8部、ベンジルジメチルケタール2部 を加圧ニーダーで105℃で混練し感光性樹脂組成物を 得た。得られた感光性樹脂組成物を厚さ200µmの鉄 板と、ポリエチレンテレフタレートフィルム上に粘着防 止層(ポリビニルアルコール、プロピレングリコール、 界面活性剤を含有)をコーティングしたフィルムで挟み (接着層、粘着防止層が感光性樹脂組成物と接触するよ うに)、ヒートプレス機で105℃、100kg/cm 2の圧力で1分間加熱加圧することにより厚さ0.5m mの光硬化性コート膜を作製した。365nm光におけ る照度17.5w/m²(Anderson A Vr eeland社製ランプFR20T12-BL-)-B P) を用いてコート層を硬化させた。コート層表面を島 津製作所製ダイナミック超微小硬度計を用い、試験モー ドとして軟質材料用試験(モード3)を選定し、荷重 2.5gfで表面ダイナミック硬度を測定したところ、 0.30と保護層として要求される十分な硬度を有して いた。また、コート層の作製においても、成形性に問題 のない取り扱いやすいものであった。

【0047】(実施例13)共役ジエン系エチレン性重 合体-4のかわりに共役ジェン系エチレン性重合体-5 を30部使用した以外は実施例12と同様にしてコート 層を作製した。コート層の表面ダイナミック硬度は0. 30で、保護層として要求される十分な硬度を有してい た。

#### [0048]

【発明の効果】以上の説明により明らかなように、本発 明の感光性樹脂組成物によれば、優れた画像再現性を示 すフレキソ印刷版を得ることができる。また、画像再現 性および耐刷性に優れたフレキソ印刷版を得ることがで きる。さらにまた、硬化前の取扱い性と硬化反応後の硬 度のバランスを両立し得る感光性樹脂組成物及びフレキ ソ印刷用原版を得ることができる。

#### フロントページの続き

(72)発明者 今橋 聰 (72)発明者 信谷 哲也 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内 積株式会社総合研究所内 (72)発明者 坂口 佳充 Fターム(参考) 2H025 AA04 AA12 AA13 AB02 AC01 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡 AD01 BC81 BC92 BC93 BD45 績株式会社総合研究所内 2H096 AA02 BA06 EA02 (72)発明者 永良 哲庸 4J011 AA05 AC04 CA01 CA08 Q801 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡 QB04 QB05 QC03 UA01 VA01 績株式会社総合研究所内 WA01 (72)発明者 加地 篤 4J027 AA03 AA04 AJ01 BA01 BA19 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡 CA08 CA09 CA10 CB10 CC05 積株式会社総合研究所内 CD10

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.